

開催案内

研究会 開催案内

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：2019年7月30日（火）13:30~17:10
会 場：住友電気工業 東京本社（港区元赤坂）
テーマ：光デバイスの最新技術動向と新しい展開
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 吉原 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：2019年7月31日（水）13:00~18:00
会 場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）
テーマ：新しい光技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 八重樫 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：2019年8月30日（金）13:00~17:00
会 場：東京理科大学 森戸記念館（新宿区神楽坂）
テーマ：レーザーセンシングが拓く超スマート社会
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 間瀬 E-mail: omat@oitda.or.jp

第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：2019年8月30日（金）13:00~17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館（江東区青海）
テーマ：レーザー加工技術の最新動向
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp